SMILE 卫星的表面充电效应*

许亮亮¹) 蔡明辉^{1)2)†} 杨涛¹) 韩建伟¹⁾²⁾

(中国科学院国家空间科学中心,北京 100190)
 2)(中国科学院大学,北京 100049)

(2020年1月7日收到; 2020年5月20日收到修改稿)

卫星在轨运行时,航天器表面材料与周围的等离子体环境相互作用,会积累电荷产生表面充电效应,严重时将导致静电放电从而影响航天器的运行.SMILE卫星运行在太阳同步轨道和高倾角大椭圆轨道,在轨运行将遭遇多种等离子体环境,产生的表面充电效应将影响卫星在轨安全和科学数据的获取.本文采用 spacecraft plasma interaction system 软件仿真,建立了复杂精细的三维模型,评估了卫星在磁尾瓣等离子体、太阳风等离子体及地球静止轨道极端恶劣等离子体不同环境中的表面充电风险.仿真结果显示,不同环境下的表面充电电位有差异,但是不会影响科学载荷的数据获取.通过对表面电流的分析发现,二次电子发射在各种等离子体环境中都对表面充电有很大的影响.通过分析阴影区材料表面充电电流,计算得到的结果能够补充氧化铟锡材料二次电子发射系数实验曲线.在光照下,光电子发射在表面充电中占据统治地位.

关键词:表面充电效应,SMILE 卫星, spacecraft plasma interaction system 仿真,等离子体
 PACS: 52.65.-y, 52.65.Rr
 DOI: 10.7498/aps.69.20200044

1 引 言

航天器在轨运行时,会穿越空间等离子体环 境,环境中的带电粒子与航天器表面的材料相互作 用,导致航天器表面充电,这就是表面充电效应^[1-3]. 表面充电效应与多种因素有关,包括等离子体环 境、光照、航天器设计等.不同的等离子体环境下, 离子种类、离子和电子密度、温度各不相同,将使 航天器充入不同的表面电位.表面充电有带正电和 带负电两种情况.航天器处于阴影区时,由于没有 光电子的发射,表面会积累大量的负电荷,在极端 恶劣等离子体环境下表面电位可达-10000 V量级^[4]. 即使有光照时,地球静止轨道 (geosynchronous orbit, GEO) 极端恶劣等离子体环境下表面充电也 能达到-70 V^[5] 甚至 > -2000 V^[6]. 经验表明,当电 介质材料相对于临近暴露导体电位超过 500 V, 就可能发生静电放电.这可能会影响太阳电池帆 板、外部导线和裸露的探测器等的工作,甚至导致 它们的烧毁^[7,8]. 日本 ADEOS II(advanced earth observation satellite) 卫星的失效就被认为是表面 充电导致电源线之间产生弧光放电引起的¹⁹.另一 方面,在周围等离子体密度温度较低的极其稀薄的 磁尾瓣和太阳风等离子体环境下,或者光照下光电 子发射占据统治地位时,表面材料将带有一定的 正电位,会对部分载荷的科学探测造成影响.在 光照下, 航天器表面的典型充电电位, 太阳风环 境下为>+5-+10 V^[10,11], 磁尾瓣环境下为+15-+100 V^[10,11]. GEOS 卫星和 ISEE 卫星观测到. 极 低密度 (< 0.1 cm⁻³) 等离子体环境, 如地球磁尾瓣 中, 航天器充电可以超过+50 V^[12]. 同样环境下的 Geotail 卫星表面电位则可达到+70 V^[10]. 因此, 卫

* 中国科学院战略性先导科技专项(批准号: XDA17010301)和北京市科技重大专项(批准号: Z181100002918004)资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: caiminghui@nssc.ac.cn

^{© 2020} 中国物理学会 Chinese Physical Society

星设计时,对其表面充电风险的评估十分重要.使用计算机对航天器的表面充电效应仿真是评估风险的有效方法之一. 欧空局的 SPIS(spacecraft plasma interaction system)使用粒子分室法 (particle-in-cell, PIC)模拟不同环境下航天器的表面充电效应,是一款开源软件,可用于计算不同轨道航天器的表面充电^[13-25].

"太阳风-磁层相互作用全景成像" (solar wind magnetosphere ionosphere link explorer, SMILE) 卫星是一颗中欧合作的航天器, 在轨运行将遭遇电 离层等离子体、磁层等离子体和太阳风等离子体等 多种等离子体环境,产生不同的表面充电效应.低 能离子分析仪 (low-energy ion analyzer, LIA) 是 SMILE 卫星上的关键仪器, 会实时地就地测量地 球附近的太阳风、磁鞘以及磁层里的低能离子. 当 SMILE 表面带正电时,将对 LIA 的工作产生影响. 为了保证 LIA 测量数据的准确, 要求 SMILE 卫星 的表面电位不能超过+30 V. SMILE 卫星表面结 构复杂,为了更真实地分析表面充电效应对其在轨 运行可能带来的影响,我们用 SPIS 建立了精细的 模型对其进行了多种等离子体环境下的仿真模拟. 通过对仿真结果中航天器表面电流和表面电位的 分析,评估不等量带电带来的静电放电风险并分析 材料的二次电子发射系数,研究二次电子发射对表 面充电的影响.

2 模型

2.1 表面充电效应理论模型

航天器处于等离子体环境中时,环境中的离子、电子入射航天器,它们又分别与航天器材料表面作用产生二次电子发射,同时电子入射还会带来背散射电子,在有光照的情况下,光与材料相互作用还会激发光电子.这样一个过程可以由电流平衡基本方程描述^[26]:

 $I_{\rm t} = I_{\rm e}(V) - [I_{\rm i}(V) + I_{\rm s}(V) + I_{\rm ph}(V)].$ (1)

其中 I_t 是航天器表面的总电流; $I_e(V)$ 是航天器相 对等离子体环境电势为 V时的入射电子电流; $I_i(V)$ 是入射离子电流; $I_s(V)$ 是总二次电子 (包括 二次电子和背散射电子)发射电流; $I_{ph}(V)$ 是光电 子电流. 当达到平衡态时, $I_t = 0$.根据轨道运动受 限模型^[27-30],可以计算出,在阴影区,仅考虑离子和 电子入射时, 航天器表面电位的量级为~-10000 V. 如果考虑二次电子发射, 那么航天器表面的电子会 变少, 充电电位会减弱^[31-34]. 有研究表明, 二次电 子和背散射电子在卫星表面材料 KAPT 的充电电 位中约占 25%^[34].

SPIS 中用 PIC 的方法模拟电流平衡过程中等 离子体环境与航天器的相互作用,该过程用 Vlasov-Poisson 方程^[35]来描述.实际计算中,出于 计算资源和计算时长的限制,并不对每一个实际粒 子逐个计算,因此 PIC 引入宏观粒子的概念,每一 个宏观粒子代表一定速度范围内的一群真实粒子, 其运动方程为^[35]

$$\begin{cases} M_{a} \frac{\mathrm{d}v_{n}}{\mathrm{d}t} = Q_{a} \left(E + v_{n} \times B \right), \\ \frac{\mathrm{d}r_{n}}{\mathrm{d}t} = v_{n}, \ \nabla^{2}\varphi = \frac{\rho}{\varepsilon_{0}}, \ E = -\nabla\varphi. \end{cases}$$

$$(2)$$

式中, M_{a} 是宏观粒子质量; Q_{a} 是宏观粒子电荷; v_{n} 是其运动速度; E, B 为环境中电场和磁场; r_{n} 为 宏观粒子质心位置; φ 是电势; ρ 是电荷密度; ε_{0} 是 真空介电常数.

运动方程求得的宏观粒子运动状态可换算为 相应的电流,结合 (1)式中 $I_t = 0$ 时的电流平衡条 件,即可得到航天器的表面充电电位、周围电场分 布等.

2.2 几何建模

SMILE 卫星的模型如图 1 所示. 模型包括:载 荷仓,为边长为 1 m 的立方体;推进器,为位于载 荷仓下的梯形台,垂直高度为 1.375 m,底面边长 为 1.64 m; 六块太阳电池帆板,载荷仓两侧各三块, 长为 1.1 m,宽为 0.88 m,每一块帆板分割成 12 条 并行排列、相互间距为 1 mm 的条形面;伸杆天线, 一端位于载荷仓-X 面的圆柱体,半径为 0.06 m, 长为 3 m;安装在载荷仓与推进器表面的 LIA、星 敏、测控天线等,具体如表 1 所列.

表 1 中材料的缩写对应为: 铟锡氧化膜材料 (Indium Tin Oxide, ITO); 聚酰亚胺 (kapton, KAPT); 碳纤维增强复合材料 (carbon fiber reinforced plastic, CFRP); 多氯化联二苯-Z 白漆 (polychlorinated biphenyl-Z, PCBZ); 铝 (Al). 光 照条件仿真过程中太阳光从-X方向入射, 卫星姿 态始终保持-X面朝向太阳.



图 1 SMILE 卫星模型图. 红绿蓝三个轴分别为 x, y, z方向 Fig. 1. The model of SMILE. The red, green and blue axes are in the x, y, z direction, respectively.

表 1 SMILE 卫星模型电路节点、表面材料及电路设置

Table 1.	Design	of	nodes,	surface	materials	and
circuits of	SMILE :					

航天器部件	电路节点	表面 材料	电路 设置/Ω
载荷仓(底面)	0	ITO	
载荷仓	1 - 5	ITO	20000
伸杆天线	6	KAPT	20000
推进器	7—10	ITO	20000
太阳电池下表面	11, 12	\mathbf{CFRP}	37500
太阳电池上表面	13, 14	ITO	20000
+X面测控天线顶端	15, 17	PCBZ	20000
+X面测控天线底端	16, 18	ITO	20000
星敏	19 - 21	ITO	20000
推进舱+X面探测器	22	AL	20000
推进舱-X面探测器	23	AL	20000
散热板对内面	24, 26, 28	ITO	20000
散热板对外面	25, 27, 29	PCBZ	20000
-X面测控天线	30, 31	PCBZ	20000
LIA安装面、测量面	32, 34, 36, 38	AL	20000
LIA对外面	33, 37	PCBZ	20000
LIA靠星体面	35, 39	ITO	20000
探测器镜头	40 - 42	ITO	20000

2.3 等离子体环境参数

SMILE卫星运行轨道包括太阳同步轨道 (sun-synchronous orbit, SSO, 700 km, 98.2°)和 高倾角大椭圆轨道 (high elliptic orbit, HEO, 5000 km × 19 Re, 98.2°或 67°). 其中, SSO 可能 遭遇的等离子体环境主要是电离层等离子体和极 区沉降粒子,由于 SSO 轨道不做科学任务观测且 表面充电风险较低,故不进行三维表面充电的仿真 分析. HEO 轨道可能遭遇的等离子体环境主要包 括磁层等离子体和太阳风等离子体,其中磁层等离 子体环境可对 SMILE 卫星表面材料造成负高电位 的充电风险. 根据欧空局的空间环境手册 ECSS-E-ST-10-04 C, 对于负电风险分析一般采用 GEO 极端恶劣等离子体环境进行表面充电评估.为评 估 LIA 遭遇的正电位风险, 取最恶劣的磁尾瓣等 离子体环境进行模拟. 所以共进行磁尾瓣等离子 体、太阳风等离子体、GEO 极端恶劣等离子体共 三种等离子体环境下的模拟,三种环境的参数如 表2所列.

表 2 等离子体环境参数 Table 2. Parameters of various plasma environment.

等离子体环境 -		离子密度	电子密度	离子温度	电子温度	
		${ m cm}^{-3}$	cm^{-3}	eV	eV	
磁尾瓣		0.1	0.1	540	180	
太阳风		8.7	8.7	12	10	
GEO极端恶劣	成分1	0.6	0.2	2000	4000	
	成分2	1.3	1.2	28000	27500	

3 仿真结果

阴影区时, 磁尾瓣等离子体、太阳风等离子体、极端恶劣等离子体环境下的航天器平均表面电位及表面电流随时间的变化分别如图 2 和图 3 所示. 因为航天器表面进行了等电位处理, 各节点间电位差很小, 所以仅选取一个节点展示表面电位随时间的变化. 同时为了对比阴影区和光照下的充电情况, 选取正对太阳光入射方向的节点 4 作为代表.

由图 2 至图 4 可以看出, 在阴影区, 仿真的最 终时刻, 磁尾瓣等离子体环境下表面材料电位 (由 于伸杆天线电位对航天器整体影响较小, 因此不考 虑其表面电位, 以下讨论同样如此) 约+5.5 V 左右; 太阳风等离子体环境下表面材料电位约-25.3 V 左 右; 极端恶劣等离子体环境下表面材料电位约 -8582 V 左右. 其中, 只有磁尾瓣等离子体环境下 充电电位为正. 仿真的结果中, 磁尾瓣、太阳风和 极端恶劣等离子体环境下航天器表面最大电位差 分别为 0.007, 0.005 和 1.022 V, 没有发生静电放 电的风险.

图 3 显示的是阴影区多种等离子体环境下节 点 4 各表面充电电流随时间的变化. 从图 3 可以看 到, 在阴影区, 三种等离子体环境下都是人射电子 电流和二次电子电流在电流平衡过程中起主要作 用.进一步分析电子产生的二次电子发射系数,定 义如下:

$$\delta = I_{\rm se}/I_{\rm e}.\tag{3}$$

其中, *I*_{se}是二次电子电流 (电子). 根据图 3 的结 果, 平衡时, 磁尾瓣、太阳风和 GEO 极端恶劣等离 子体环境下节点 4 的 ITO 面的二次电子发射系数 分别为 1.96, 0.11 和 0.46. 有实验测得^[31], 入射电 子能量为 1—5 keV 范围内 ITO 二次电子发射系 数从 3.5 逐渐降低至 1. 而上述三种等离子体环境 电子能量分别为 180, 10 和 27.5 keV(成分 2) 均不 在其实验范围内. 结合典型的二次电子发射系数曲 线, 仿真结果得到的二次电子发射系数带合典型曲 线, 且可以推知, ITO 材料的二次电子发射系数最 大值 δ_{max} 在入射电子能量 180—1 keV 之间. 本文 的仿真结果可以作为 ITO 材料二次电子发射系数 实验曲线的有效补充.

光照下, 磁尾瓣等离子体、太阳风等离子体和 极端恶劣等离子体环境下的航天器平均表面电位 及表面电流随时间的变化曲线分别如图 4 和图 5 所示.

如图 4 所示, 在光照下, 仿真的最终时刻, 磁 尾瓣等离子体、太阳风等离子体和极端恶劣等离子 体环境下表面材料电位分别约为+14, +6 和



图 2 阴影区节点 4 的平均表面电位 (a) 磁尾瓣等离子体环境; (b) 太阳风等离子体环境; (c) GEO 极端恶劣等离子体环境 Fig. 2. Average surface potential on node 4 on the eclipse: (a) The magnetic tail lobes plasma; (b) the solar wind plasma; (c) the GEO worst case plasma.



图 3 阴影区节点 4 的表面电流 (a) 磁尾瓣等离子体环境; (b) 太阳风等离子体环境; (c) GEO 极端恶劣等离子体环境 Fig. 3. Surface current on node 4 on the eclipse; (a) The magnetic tail lobes plasma; (b) the solar wind plasma; (c) the GEO worst case plasma.



图 4 光照下节点 4 的平均表面电位 (a) 磁尾瓣等离子体环境; (a) 太阳风等离子体环境; (c) GEO 极端恶劣等离子体环境 Fig. 4. Average surface potential on node 4 under sun illumination: (a) The magnetic tail lobes plasma; (b) the solar wind plasma; (c) the GEO worst case plasma.



图 5 光照下节点 4 的表面电流 (a) 磁尾瓣等离子体环境; (b) 太阳风等离子体环境; (c) GEO 极端恶劣等离子体环境 Fig. 5. Surface current on node 4 under sun illumination: (a) The magnetic tail lobes plasma; (b) the solar wind plasma; (c) the GEO worst case plasma.

-725 V. 三种环境中, 表面电位平衡后, 航天器表 面正电位均未超过+30 V, 不会对 LIA 的工作产生 明显影响. 航天器表面各节点间最大电位差为: 磁 尾瓣等离子体环境下 1.1 V, 太阳风等离子体环境 下 1.2 V, 极端恶劣等离子体环境下 13.3 V, 不会 发生静电放电. 几种等离子体环境下航天器表面各 节点间最大电位差都不大的原因是卫星表面做了 等电位处理, 使得带电粒子可以在各节点间较快转 移. 从图 4 可以看到, 光照下磁尾瓣等离子体环境 中, 600—1000 s 和 1300—1800 s 的时间段内, 表 面电位会超过+30 V, 因此 LIA 在磁尾瓣等离子体 环境下工作时, 有可能受影响, 为保证测量的准确, 需要等表面电位平衡后进行测量.

图 5显示了光照下多种等离子体环境中节点 4 各表面充电电流随时间的变化. 从图 5 可以看到, 三种等离子体环境下, 光电子电流都占据统治地 位, 且由于光照环境大致相同, 三种环境下的光电

子电流大小接近.

4 结 论

通过 SPIS 对 SMILE 卫星在磁尾瓣等离子体、太阳风等离子体和极端恶劣等离子体三种不同环境下表面充电效应的仿真,可以得出以下结论:

1) 现在的模型设计及电路设置下,表面充电效应不会给航天器运行带来不等量带电的静电放电风险;

2) 阴影区只有磁尾瓣等离子体环境中表面充 电为正电位, 且未超过+30 V, 满足 SMLIE 卫星 LIA 载荷科学探测需求;

3) 有光照时, 磁尾瓣等离子体、太阳风等离子体环境下 SMILE 卫星均带正电, 分别为+14 V 左 右和+6 V 左右, 也未超过+30 V;

4) 各种等离子体环境下, SMILE 卫星表面电

位最大值多出现在太阳电池帆板 ITO 面,最小值 多在太阳电池帆板 CFRP 面,这是因为模型电路 设置中,只有这里存在电阻差异.最大电位差为 13.3 V,出现在阴影区 GEO 极端恶劣等离子体环 境下,不会发生静电放电;

5) 各种等离子体环境下, 总二次电子发射, 包 括二次电子发射和背散射电子, 对表面充电有很大 的影响;

6) 有光照时, 在仿真的三种等离子体环境中, 光电子发射都在表面充电中占据统治地位;

7) 结合实验数据可以推知, ITO 材料的二次
 电子发射系数最大值 δ_{max} 在入射电子能量 180—
 1 keV 之间.

参考文献

- Ferguson D 1993 31st Aerospace Sciences Meeting Reno, NV, USA, January 11–14, 1993 p705
- [2] Wang L 1995 Vac. Cryogenics 1 2 (in Chinese) [王立 1995 真 空与低温 1 2]
- [3] Wang L, Qin X G 2002 Vac. Cryogenics 8 2 (in Chinese) [王 立, 秦晓刚 2002 真空与低温 8 2]
- [4] Ch J Mateo-Velez, Sarrail H P, Roussel J F 2010 Technical Manual of SPIS Final Report FR 10/14511 DESP
- [5] Whipple E C, Krinsky I S, Torbert R B, Olsen R C 1983 Spacecraft Plasma Interactions and Their Influence on Field and Particle Measurements, Proceedings of the 17th ESLAB Symposium Noordwijk, The Netherlands, September 13–16, 1983 p35
- [6] Reasoner D L, Lennartsson W, Chappell C R 1976 Spacecraft Charging by Magnetospheric Plasmas 47 89
- [7] Pang Y J 2001 M. S. Thesis (Beijing: Chinese Academy of Sciences) (in Chinese) [庞永江 2001 硕士学位论文 (北京: 中国 科学院)]
- [8] Tian L C, Shi H, Li J, Zhang T P 2012 Spacecraft Environ. Eng. 29 2 (in Chinese) [田立成, 石红, 李娟, 张天平 2012 航天 器环境工程 29 2]
- [9] Yang F, Shi L Q, Liu S Q, Gong J C 2011 Chin. J. Spac. Sci.
 31 4 (in Chinese) [杨昉, 师立勤, 刘四清, 龚建村 2011 空间科 学学报 31 4]
- [10] Schmidt R, Arends H, Pedersen A, Rüdenauer F, Fehringer M, Narheim B T, Svenes R, Kvernsveen K, Tsuruda K, Mukai T, Hayakawa H, Nakamura H M 1995 *JGR: Space Physics* **100** A9
- [11] Riedler W, Torkar K, Rüdenauer F, Fehringer M, Pedersen A, Schmidt R, Grard J L, Arends H, Narheim B T, Troim J, Torbert R, Olsen R C, Whipple E, Goldstein R, Valavanoglou N, Zhao H 1997 *The Cluster and Phoenix Missions* **79** 271
- [12] Pedersen A, Chapell C R, Knott K, Olsen R C 1983 Spacecraft Plasma Interactions and Their Influence on Field and Particle Measurements, Proceedings of the 17th ESLAB Symposium ESA SP-198 Noordwijk, The Netherlands,

September 13–16, 1983 p185

- [13] Zhang G R, Ke J X, Xu B 2014 Comput. Simul. 9 38 (in Chinese) [张国荣, 柯建新, 许滨 2014 计算机仿真 9 38]
- [14] Yuan Q Y, Sun Y W 2015 J. Hebei Normal Univ.: Nat. Sci. Ed. 1 38 (in Chinese) [原青云, 孙永卫 2015 河北师范大学学 报: 自然科学版 1 38]
- [15] Yang J, Chen X X, Xia S H 2007 Micronanoelectronic Technol. 44 7 (in Chinese) [杨集, 陈贤祥, 夏善红 2007 微纳电 子技术 44 7]
- [16] Jiang C H, Zhao Z Y 2008 Spacecraft Environ. Eng. 25 2 (in Chinese) [姜春华, 赵正予 2008 航天器环境工程 25 2]
- [17] Gu C C, Chen X N, Lin C 2017 Microcomputer & Its Applications 36 11 (in Chinese) [顾超超, 陈晓宁, 林楚 2017 微 型机与应用 36 11]
- [18] Zhu J C, Fang M H, Wu M Z, Tian P Y, Fei T 2018 Chin. J. Vac. Technol. 38 6 (in Chinese) [朱基聪, 方美华, 武明志, 田 鹏字, 费涛 2018 真空科学与技术学报 38 6]
- [19] Ferro O J, Hess S, Seran E, Denis P 2018 IEEE Trans. Plasma Sci. 46 3
- [20] Galgani G, Antonelli M, Bandinelli M, Scione E, Scorzafaval E Esa Workshop on Aerospace Emc. IEEE Valencia, Spain, May 23–25, 2016 p89
- [21] Chen Y F, Yang S S, Li D T, Qin X G, Wang J, Liu Q 2015 Atom. Energ. Sci. Technol. 49 1673 (in Chinese) [陈益峰, 杨 生胜, 李得天, 秦晓刚, 王俊, 柳青 2015 原子能科学技术 49 1673]
- [22] Kuznetsova I A, Hessb S L G, Zakharova A V, Ciprianic F, Serand E, Popela S I, Lisine E A, Petrove O F, Dolnikova G G, Lyasha A A, Kopnina K I 2018 *Planet. Space Sci.* **156** 62
- [23] Zhao C X, Li D T, Yang S S, Qin X G, Wang J 2017 High Voltage Eng. 43 1438 (in Chinese) [赵呈选, 李得天, 杨生胜, 秦 晓刚, 王俊 2017 高电压技术 43 1438]
- [24] Bi J Y, Li L 2018 Chin. J. Space Sci. 38 909 (in Chinese) [毕 嘉眙, 李磊 2018 空间科学学报 38 909]
- [25] Zhu J C, Fang M H, Quan R H, Tian P Y, Liang E T 2018 J. Nanjing Univ. Aeronaut. Astronautics 50 422 (in Chinese) [朱 基聪, 方美华, 全荣辉, 田鹏宇, 梁尔涛 2018 南京航空航天大学 学报 50 422]
- [26] Garrett H B 1981 Rev. Geophys. Space Phys. 19 4
- [27] Smith H M, Langmuir I 1926 Phys. Rev. 28 4
- [28] Bernstein I B, Rabinowitz I 1959 Phys. Fluids 2 2
- [29] Laframboise J G 1966 University of Toronto, Institute for Aerospace Studies, UTIAS Report No. 100
- [30] Chen F F 1965 Plasma Phys. 7 1
- [31] Mai S L, Wang L, Li K, Qin X G 2006 Vac. Cryogenics
 12 2 (in Chinese) [买胜利, 王立, 李凯, 秦晓刚 2006 真空与低温
 12 2]
- [32] Wang S Z 2019 Sci. Technol. Innov. 8 14 (in Chinese) [王思 展 2019 科技与创新 8 14]
- [33] Wang S Z, Huang J G, Jiang L X, Wang J W 2019 Environ. Technol. 4 18 (in Chinese) [王思展, 黄建国, 姜利祥, 王军伟 2019 环境技术 4 18]
- [34] Chen Y F, Yang S S, Li D T, Qin X G, Shi L, Feng N 2014 Mod. Appl. Phys. 5 3 (in Chinese) [陈益峰, 杨生胜, 李得天, 秦 晓刚, 史亮, 冯娜 2014 现代应用物理 5 3]
- [35] Yang J, Chen X X, Zhou J, Xia S H 2010 J. Astronautics 31 531 (in Chinese) [杨集,陈贤祥,周杰,夏善红 2010 宇航学报 31 531]

Surface charging effect of the satellite SMILE^{*}

Xu Liang-Liang¹⁾ Cai Ming-Hui^{1)2)†} Yang Tao¹⁾ Han Jian-Wei¹⁾²⁾

1) (National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

2) (University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

(Received 7 January 2020; revised manuscript received 20 May 2020)

Abstract

When the satellite is on orbit, the surrounding plasma environment will interact with the spacecraft surface, accumulate charges on the spacecraft surface and cause surface charging effect, which could lead to electrostatic discharge and affect the running of the spacecraft. SMILE is a satellite operating in a solar synchronous and high inclination large elliptical orbit. The on-orbit motion will encounter ionospheric plasma, magnetospheric plasma and solar wind plasma, pass through the region of the outer radiation belt enriched by high-energy electrons. These environmental factors can cause the surface charging effect on satellite and affect on-orbit security of the satellite and the acquisition of scientific data. Utilizing the software simulation of spacecraft plasma interaction system, the charging effects of SMILE satellite surface in solar wind plasma, magnetic tail plasma and extremely harsh plasma environment have been simulated, and the charging potential distribution on its surface have been obtained. The results show that the surface charging potential varies in different environments, but all comfort with the design requirements. The analysis of surface current shows that the secondary electron emission has great influence on surface charging. By analyzing the charge current on the surface on the eclipse, the calculated results can supply the experimental curve of the secondary electron emission coefficient of indium tin oxide materials.

Keywords: surface charging effect, SMILE, spacecraft plasma interaction system, plasmaPACS: 52.65.-y, 52.65.RrDOI: 10.7498/aps.69.20200044

^{*} Project supported by the Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences (Grant No. XDA17010301) and the Beijing Science and Technology Major Project (Grant No. Z181100002918004).

[†] Corresponding author. E-mail: caiminghui@nssc.ac.cn